

Title (en)
Method of depositing silicon crystals.

Title (de)
Verfahren zum Freilegen von Silizium-Kristallen.

Title (fr)
Procédé pour dégager des cristaux de silicium.

Publication
EP 0348608 A1 19900103 (DE)

Application
EP 89105763 A 19890401

Priority
DE 3822169 A 19880630

Abstract (en)
A method is described of exposing silicon crystals on fine- machined, preferably honed surfaces of workpieces made from silicon alloys or from hypereutectic aluminium-silicon alloys such as Al Si 17 Cu 4 Mg, in which the silicon crystals (1) are embedded in a substantially softer matrix (2). To this end, the surface of the workpiece is treated with a brush (4 to 30) subsequently to the fine machining. <IMAGE>

Abstract (de)
Beschrieben wird ein Verfahren zum Freilegen von Silizium-Kristallen an feinbearbeiteten, vorzugsweise gehonten Oberflächen von Werkstücken aus Silizium-Legierungen, bspw. übereutektischen Aluminium-Silizium-Legierungen wie Al Si 17 Cu 4 Mg, bei denen die Silizium-Kristalle (1) in eine erheblich weichere Matrix (2) eingebettet sind. Dazu wird die Oberfläche des Werkstückes anschließend an die Feinbearbeitung mit einer Bürste (4 bis 30) bearbeitet.

IPC 1-7
B24B 33/02; **B24D 13/10**

IPC 8 full level
B24B 33/02 (2006.01); **B24D 13/10** (2006.01)

CPC (source: EP)
B24B 33/02 (2013.01); **B24D 13/10** (2013.01)

Citation (search report)

- [Y] EP 0247572 A1 19871202 - KOPP KADIA MASCHINENBAU [DE]
- [A] DE 2518435 A1 19761104 - SCHMIDT GMBH KARL
- [A] US 3871139 A 19750318 - RANDS STEVE A
- [A] DE 1903269 A1 19700730 - DAIMLER BENZ AG
- [Y] PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, Band 12, Nr. 10 (M-658) (2857), 13 Januar 1988; & JP-A-62 173 164 (TOYOTA MOTOR CORP.) 30-07-1987
- [Y] VDI-ZEITSCHRIFT, Band 128, Nr. 11, Juni 1986, Seiten 439-442, Düsseldorf, (D) G. FLORES: "Bürsten gehonter Oberflächen"

Cited by
DE10163970B4; EP0818271A1; DE102007028294B4; DE10119337C1; DE19956306B4; DE19956306A1; WO9411155A1

Designated contracting state (EPC)
DE FR GB IT SE

DOCDB simple family (publication)
EP 0348608 A1 19900103; **EP 0348608 B1 19920916**; **EP 0348608 B2 20001004**; DE 3822169 A1 19900104; DE 3822169 C2 19930204; DE 58902276 D1 19921022

DOCDB simple family (application)
EP 89105763 A 19890401; DE 3822169 A 19880630; DE 58902276 T 19890401